


T

REGISTERED TRADEMARK - INAPI (Chile)

210	Serial number	220	Application date
806509		February 7, 2008	
111	Registration number	450	Publication date
862181		May 16, 2008	
551	Kind of mark	151	Registration date
Individual		October 2, 2009	
550	Type of mark		
Undefined			
511	Nice classification - NCL		
42			
540	Reproduction of the mark		
			
541	Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters		
T			

NAMES AND ADDRESSES

730 NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT OR THE HOLDER	740 NAME AND ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE
- Name TRANSELEC S.A.	- Name ESTUDIO SILVA & CIA.
	- Address HENDAYA 60, PISO 4,
	- Country Chile

CLASSIFICATION

511 THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES FOR THE PURPOSES OF THE REGISTRATION OF MARKS (NICE CLASSIFICATION) AND/OR LIST OF GOODS AND/OR SERVICES CLASSIFIED ACCORDING THERETO

- 42
incl.servicios de asesorías y técnicas destinadas a la evaluación, estimación, investigación, proyectos e informes en el área de la ingeniería, asesoría profesional y establecimiento de planes relacionados con el manejo de proyectos en obras de ingeniería en temas relacionados con la generación, producción, transformación y distribución de la electricidad • prospección, prueba de materiales y trabajo de laboratorio, servicios de estudios de campo sobre problemas de suministro de electricidad, servicios de programación computacional, servicios de asesoría profesional y técnica en materia eléctrica, equipo computacional, organizadores electrónicos, asistencia personal digital, equipos de transmisión y comunicación de información, equipos de mensajes por radio, teléfonos celulares y programas pertinentes a la electricidad, servicios de ayuda telefónica y apoyo en términos de programas, equipos computacionales y servicios de diseño de programas

IP OFFICE - INAPI (Chile)



- Official status
Active
- Status date
October 2, 2009
- Country of filing
Chile

Disclaimer: Global Brand Database does not ensure the correctness nor the completeness of the information.

FURTHER INFORMATION

270 Application language
es